

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2003 - 282240

(P2003 - 282240A)

(43)公開日 平成15年10月3日(2003.10.3)

(51) Int. Cl ⁷	識別記号	F I	テ-マ-ト* (参考)
H 0 5 B 33/04		H 0 5 B 33/04	3 K 0 0 7
33/10		33/10	
33/14		33/14	A

審査請求 未請求 請求項の数 12 O L (全 6 数)

(21)出願番号 特願2002 - 82512(P2002 - 82512)

(22)出願日 平成14年3月25日(2002.3.25)

(71)出願人 000005016

バイオニア株式会社

東京都目黒区目黒1丁目4番1号

(72)発明者 久保田 広文

埼玉県鶴ヶ島市富士見6丁目1番1号 バイオ

ニア株式会社総合研究所内

(74)代理人 100079119

弁理士 藤村 元彦

Fターム(参考) 3K007 AB11 AB12 AB13 BB02 CA05

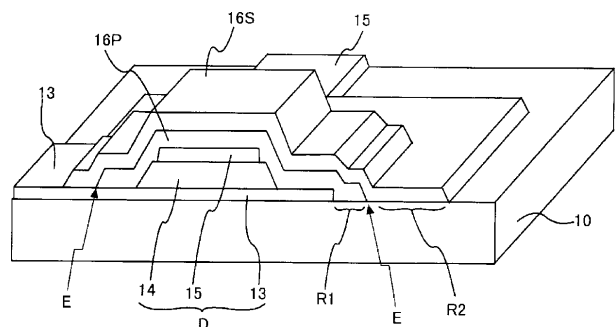
DB03 FA01 FA02

(54)【発明の名称】 有機エレクトロルミネッセンス表示パネル及び製造方法

(57)【要約】

【課題】 発光特性が劣化しにくい高遮蔽性有機エレクトロルミネッセンス素子及び有機エレクトロルミネッセンス表示パネルを提供する。

【解決手段】 第1及び第2表示電極並びに第1及び第2表示電極間に挟持かつ積層された有機化合物からなる1以上の有機機能層からなる有機エレクトロルミネッセンス素子と、有機エレクトロルミネッセンス素子を担持する基板と、からなる有機エレクトロルミネッセンス表示パネルであって、有機エレクトロルミネッセンス素子及びその周囲の基板の表面を覆う高分子化合物膜と、高分子化合物膜、その縁部及びその周囲の基板の表面を覆う無機バリア膜と、を有する。



【特許請求の範囲】

【請求項 1】 第 1 及び第 2 表示電極並びに前記第 1 及び第 2 表示電極間に挟持かつ積層された有機化合物からなる 1 以上の有機機能層からなる有機エレクトロルミネッセンス素子と、前記有機エレクトロルミネッセンス素子を担持する基板と、からなる有機エレクトロルミネッセンス表示パネルであって、前記有機エレクトロルミネッセンス素子及びその周囲の前記基板の表面を覆う高分子化合物膜と、前記高分子化合物膜、その縁部及びその周囲の前記基板の表面を覆う無機バリア膜と、を有することを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス表示パネル。

【請求項 2】 前記無機バリア膜は窒化シリコン又は窒化酸化シリコンからなることを特徴とする請求項 1 記載の有機エレクトロルミネッセンス表示パネル。

【請求項 3】 前記無機バリア膜はプラズマ化学気相成長法又はスパッタ法により成膜されたことを特徴とする請求項 1 又は 2 記載の有機エレクトロルミネッセンス表示パネル。

【請求項 4】 前記高分子化合物膜はプラズマ重合成長法又は化学気相成長法により成膜されたことを特徴とする請求項 1 ~ 3 のいずれか 1 記載の有機エレクトロルミネッセンス表示パネル。

【請求項 5】 前記高分子化合物膜がポリパラキシリレンであることを特徴とする請求項 1 ~ 4 のいずれか 1 記載の有機エレクトロルミネッセンス表示パネル。

【請求項 6】 前記基板は高分子化合物からなるプラスチック基板であることを特徴とする請求項 1 ~ 5 のいずれか 1 記載の有機エレクトロルミネッセンス表示パネル。

【請求項 7】 前記プラスチック基板の前記有機エレクトロルミネッセンス素子を担持する表面を覆うように予め形成された基板側無機バリア膜を有することを特徴とする請求項 6 記載の有機エレクトロルミネッセンス表示パネル。

【請求項 8】 1 以上の有機エレクトロルミネッセンス素子及び前記有機エレクトロルミネッセンス素子を担持する基板からなる有機エレクトロルミネッセンス表示パネルの製造方法であって、基板上に、各々が第 1 及び第 2 表示電極並びに前記第 1 及び第 2 表示電極間に挟持かつ積層された有機化合物からなる 1 以上の有機機能層からなる 1 以上の有機 E L 素子を形成する工程と、前記有機エレクトロルミネッセンス素子及びその周囲の前記基板の表面を覆うように、前記有機 E L 素子を含む表示領域よりも大きい範囲に高分子化合物膜を成膜する工程と、前記高分子化合物膜、その縁部及びその周囲の前記基板の表面を覆うように、前記高分子化合物膜よりも大きい

範囲に無機バリア膜を成膜する工程と、を含むことを特徴とする製造方法。

【請求項 9】 前記高分子化合物膜の縁部は漸次膜厚が減少するように形成されることを特徴とする請求項 8 記載の製造方法。

【請求項 10】 前記無機バリア膜は窒化シリコン又は窒化酸化シリコンからなることを特徴とする請求項 8 又は 9 記載の製造方法。

【請求項 11】 前記無機バリア膜はプラズマ化学気相成長法により成膜されたことを特徴とする請求項 8 ~ 10 のいずれか 1 記載の製造方法。

【請求項 12】 前記高分子化合物膜はプラズマ重合成長法により成膜されたことを特徴とする請求項 8 ~ 11 のいずれか 1 記載の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、電流の注入によって発光するエレクトロルミネッセンスを呈する有機化合物材料からなる発光層を含む 1 以上の薄膜（以下、有機機能層という）を備えた有機エレクトロルミネッセンス素子（以下、有機 E L 素子という）及びその 1 以上が基板上に形成された有機エレクトロルミネッセンス表示パネル（以下、有機 E L 表示パネルという）に関する。

【0002】

【従来の技術】有機 E L 素子は、基本的には有機機能層を陽極及び陰極で挟んだ形態で、両電極から注入された電子と正孔が再結合時に形成される励起子が励起状態から基底状態に戻り光を生じさせる。例えば、透明基板上に、陽極の透明電極と、有機機能層と、陰極の金属電極とが順次積層して有機 E L 素子は構成され、透明基板側から発光を得る。有機機能層は、発光層の単一層、あるいは有機正孔輸送層、発光層及び有機電子輸送層の 3 層構造、又は有機正孔輸送層及び発光層の 2 層構造、さらにこれらの適切な層間に電子或いは正孔の注入層やキャリアブロック層を挿入した積層体である。

【0003】有機 E L 表示パネルとして、例えばマトリクス表示タイプのものや、所定発光パターンを有するものが知られている。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】この有機 E L 素子は、大気に晒されると、水分、酸素などのガス、その他の使用環境中のある種の分子の影響を受けて劣化し易い、特に有機 E L 素子の電極と有機機能層の界面では特性劣化が顕著であり、輝度、色彩などの発光特性が低下する問題がある。これを防止するために、有機 E L 表示パネルにおいて、酸化シリコンなどの無機物単一層の保護膜で有機 E L 素子を封止してその劣化を抑制する方法が考えられるが、これは十分なバリア性を有していない。すなわち、無機バリア膜ではピンホール発生を回避できないからである。保護膜にピンホールがあるとその部分から

水分、酸素などが侵入し、有機 E L 素子の発光しない部分いわゆるダークスポットが拡大してしまう。

【0005】そこで本発明は、有機機能層又は電極に対する酸素及び水分などに対する遮蔽性が高く発光特性が劣化しにくい有機 E L 素子及び有機 E L 表示パネルを提供することを目的とする。

【0006】

【課題を解決するための手段】本発明の有機エレクトロルミネッセンス表示パネルは、第 1 及び第 2 表示電極並びに前記第 1 及び第 2 表示電極間に挟持かつ積層された有機化合物からなる 1 以上の有機機能層からなる有機エレクトロルミネッセンス素子と、前記有機エレクトロルミネッセンス素子を担持する基板と、からなる有機エレクトロルミネッセンス表示パネルであって、前記有機エレクトロルミネッセンス素子及びその周囲の前記基板の表面を覆う高分子化合物膜と、前記高分子化合物膜、その縁部及びその周囲の前記基板の表面を覆う無機バリア膜と、を有することを特徴とする。

【0007】本発明の有機エレクトロルミネッセンス表示パネルにおいは、前記無機バリア膜は窒化シリコン又は窒化酸化シリコンからなることを特徴とすることを特徴とする。本発明の有機エレクトロルミネッセンス表示パネルにおいは、前記無機バリア膜はプラズマ化学気相成長法又はスパッタ法により成膜されたことを特徴とする。

【0008】本発明の有機エレクトロルミネッセンス表示パネルにおいは、前記高分子化合物膜はプラズマ重合成長法又は化学気相成長法により成膜されたことを特徴とする。本発明の有機エレクトロルミネッセンス表示パネルにおいは、前記高分子化合物膜がポリパラキシリレンであることを特徴とする。

【0009】本発明の有機エレクトロルミネッセンス表示パネルにおいは、前記基板は高分子化合物からなるプラスチック基板であることを特徴とする。本発明の有機エレクトロルミネッセンス表示パネルにおいは、前記プラスチック基板の前記有機エレクトロルミネッセンス素子を担持する表面を覆うように予め形成された基板側無機バリア膜を有することを特徴とする。

【0010】本発明の有機エレクトロルミネッセンス表示パネル製造方法は、1 以上の有機エレクトロルミネッセンス素子及び前記有機エレクトロルミネッセンス素子を担持する基板からなる有機エレクトロルミネッセンス表示パネルの製造方法であって、基板上に、各々が第 1 及び第 2 表示電極並びに前記第 1 及び第 2 表示電極間に挟持かつ積層された有機化合物からなる 1 以上の有機機能層からなる 1 以上の有機 E L 素子を形成する工程と、前記有機エレクトロルミネッセンス素子及びその周囲の前記基板の表面を覆うように、前記有機 E L 素子を含む表示領域よりも大きい範囲に高分子化合物膜を成膜する工程と、前記高分子化合物膜、その縁部及びその周囲の

前記基板の表面を覆うように、前記高分子化合物膜よりも大きい範囲に無機バリア膜を成膜する工程と、を含むことを特徴とする。

【0011】本発明の有機エレクトロルミネッセンス表示パネル製造方法においては、前記高分子化合物膜の縁部は漸次膜厚が減少するように形成されることを特徴とする。本発明の有機エレクトロルミネッセンス表示パネル製造方法においては、前記無機バリア膜は窒化シリコン又は窒化酸化シリコンからなることを特徴とする。

【0012】本発明の有機エレクトロルミネッセンス表示パネル製造方法においては、前記無機バリア膜はプラズマ化学気相成長法により成膜されたことを特徴とする。本発明の有機エレクトロルミネッセンス表示パネル製造方法においては、前記高分子化合物膜はプラズマ重合成長法により成膜されたことを特徴とする。

【0013】

【発明の実施の形態】発明者は、無機バリア膜だけの有機 E L 素子封止は不十分であるので、有機 E L 素子において高分子化合物膜と無機バリア膜の 2 層封止構造とする実験をした。高分子化合物膜と無機バリア膜の被覆面積を変化させた結果、有機 E L 素子に近い高分子化合物膜のエッジを無機バリア膜で被覆していないと、露出した高分子化合物膜のエッジ部分から水分や酸素が侵入して侵入し、高分子化合物膜中を進行してそれが有機 E L 素子にダメージを与えてしまうことを知見した。そこで、本発明によれば、無機バリア膜で高分子化合物膜エッジを覆いエッジからの水分や酸素の侵入を遮断して有機 E L 素子が保護される。以下に、本発明による実施の形態例を図面を参照しつつ説明する。

【0014】図 1 に本実施形態の有機 E L 素子を示す。実施形態の有機 E L 素子は、ガラスなどの基板 10 の上に順に積層された、第 1 表示電極 13 (透明電極の陽極)、有機化合物からなる発光層を含む 1 以上の有機機能層 14、及び第 2 表示電極 15 (金属電極の陰極)を備える。さらに、有機 E L 素子は、その第 2 表示電極 15 の背面を覆うように、順に積層された封止膜、すなわち高分子化合物膜 16 P と無機バリア膜 16 S を有する。高分子化合物膜 16 P は、有機 E L 素子 D 及びその周囲の基板 10 の表面 R1 を被覆している。無機バリア膜 16 S は、高分子化合物膜 16 P と、その縁部 E 及びその周囲の基板の表面 R2 を被覆している。高分子化合物膜 16 P の縁部 E は漸次膜厚が減少するように形成される。無機バリア膜 16 S の滑らかな堆積を確保するためである。基板 10 の材料は限定されないため、ガラスなどの無機物の他、高分子化合物などの有機物から選択できる。

【0015】例えば、図 2 に示すように、有機 E L 素子の製造方法においては、基板 10 上にインジウム錫酸化物 (ITO) からなる第 1 表示電極 13 を蒸着又はスパッタにて成膜する。その上に、銅フタロシアニンからな

る正孔注入層、TPD（トリフェニルアミン誘導体）からなる正孔輸送層、Alq₃（アルミキレート錯体）からなる発光層、Li₂O（酸化リチウム）からなる電子注入層を順次、蒸着して有機機能層14を形成する。さらに、この上に蒸着によって、Alからなる第2表示電極15を透明電極13の電極パターンと有機機能層14を介して対向するように成膜する。

【0016】次に、図3に示すように、有機EL素子の上に高分子化合物膜16Pとしてポリパラキシリレン膜をCVD（化学気相成長法）により成膜する。この時、第1開口マスクM1を使って画素又は有機EL素子を含む表示領域よりも大きい範囲に高分子化合物膜16Pを成膜する。次に、図4に示すように、高分子化合物膜16P上に無機バリア膜16Sとして窒化シリコン膜をプラズマCVD（プラズマ化学気相成長法）により成膜する。この時、第2開口マスクM2を使って高分子化合物膜16Pよりも大きい範囲に無機バリア膜16Sを成膜して、図1に示す有機EL素子が作成される。第2開口マスクM2は第1開口マスクM1より大なる面積の無機物通過用開口を有しているため、高分子化合物膜16Pのエッジを被覆するように無機バリア膜16Sが成膜できる。また、高分子化合物膜16P及び無機バリア膜16Sの交互に積層する多層構造とする場合に同様に繰り返して成膜する。

【0017】高分子化合物膜16Pを成膜するプラズマ重合法は、有機分子をプラズマ状態にし、発生するラジカル種のカップリングによって重合させる成膜方法である。プラズマ重合によれば、モノマーは蒸気圧を持っていればビニル基のような特別な重合性基を必要とせず、得られた高分子化合物膜は緻密な薄膜となる。実施形態では、交流プラズマ重合装置によってプラズマ重合を行うが、陰極と陽極が区別される直流プラズマ法によって重合を行ってもよい。

【0018】高分子化合物膜の原料ガスは、例えばメタン、エタン、プロパン、ブタン、ペンタン、エチレン、プロピレン、ブテン、ブタジエン、アセチレン、メチルアセチレンなどの炭化水素系モノマー、ヘキサメチルジシロキサン、トリエトキシビニルシラン、ポリジメチルシロキサン、テトラメトキシシランなどのケイ素系モノマー、テトラフルオロエチレンなどのフッ化水素系モノマー、などがある。特に実質的に炭素と水素のみからなる高分子化合物膜は表面に緻密でピンホールの無い硬質の膜を形成できるという利点を有するので好ましく、中でも原子数の比（原子組成比）で表わして好ましくはH/C = 1.5以下であると三次元的に充分架橋した特性の良い高分子化合物膜が形成できる。このような高分子化合物膜は炭化水素系モノマーガスの量を少なくし、反応圧力を低くし、かつ印加電力を大きくすることにより生成し得る。すなわち、反応圧力を低く印加電力を大きくすることにより、モノマー単位量あたりの分解エネルギー

ギーが大きくなって分解が進み、架橋した高分子化合物膜が形成できる。その他キャリアガスとして水素、不活性ガスなどのガスが使用できる。

【0019】CVD（化学気相成長法）による高分子化合物膜は、ポリパラキシリレン、特にパラキシリレン重合膜又は塩素化パラキシリレン重合膜がガス及び水蒸気透過性が極めて低く、不純物の混入が抑制でき、ピンホールの少ない、均一な膜を成膜できるので好ましい。このようなキシリレン樹脂は米国ユニオン・カーバイド社のパリレンN（ポリパラキシリレン）、パリレンC（ポリモノクロクロロパラキシリレン）、パリレンD（ポリジクロクロロパラキシリレン）などがある。ガス透過性が低い点でパリレンCが好ましいが、Si₃N₄膜をその上に成膜するので、パリレンNでも十分である。ポリパラキシリレンなど高分子化合物膜は2量体のガスを減圧下に熱分解することにより得られる。

【0020】実験例では、ガラス基板のITO陽極面上に所定の有機機能層を形成し、更にAl陰極を成膜して有機EL素子を形成した。次いで、ポリエチレン高分子化合物膜をプラズマ重合により有機EL素子を覆うように成膜し、さらに、高分子化合物膜の縁部及びその周囲の基板の表面を覆うように窒化シリコンの無機バリア膜をプラズマ重合成長法によりその全面に成膜し、実施例の有機EL表示パネルを作製した。なお、比較例として高分子化合物膜の縁部が無機バリア膜から露出するように成膜した有機EL表示パネルをも作製した。高分子化合物膜のプラズマ重合成膜条件は、20SCCMのエチレンガスで、圧力0.9 Torr、RF電力500 mW/cm²、周波数13.56 MHz 温度を室温で、膜厚0.5 μmを成膜した。耐久性を大気中にて60、95%RHの条件で、これらの有機EL素子のダークスポットの拡大状態を測定する試験をしたところ、実施例ではダークスポットの拡大がなかったが、比較例ではダークスポットの拡大があった。

【0021】図5は他の実施形態の、複数の有機EL素子を備えた有機EL表示パネルの部分拡大背面図である。有機EL表示パネルは、基板10上にマトリクス状に配置された複数の有機EL素子を備えている。透明電極層を含む行電極13（陽極の第1表示電極）と、有機機能層と、该行電極に交差する金属電極層を含む列電極15（第2表示電極）と、が基板10上に順次積層されて構成されている。行電極は、各々が帯状に形成されるとともに、所定の間隔をおいて互いに平行となるように配列されており、列電極も同様である。このように、マトリクス表示タイプの表示パネルは、複数の行と列の電極の交差点に形成された複数の有機EL素子の発光画素からなる画像表示配列を有している。有機EL表示パネルは基板10上の有機EL素子の間に平行に設けられた複数の隔壁7を備えていてもよい。複数の有機EL素子を覆うように、第2表示電極15及び隔壁7の上には高

分子化合物膜 16P 及び無機バリア膜 16S が形成されている。有機機能層の材料を選択して適宜積層して各々が赤 R、緑 G 及び青 B の発光部を構成することもできる。

【0022】図 6 に他の実施形態の有機 EL 素子を示す。この有機 EL 素子は、その基板を、合成樹脂を用いたプラスチック基板 10 とし、その表面を窒化シリコン又は窒化酸化シリコンなど無機物からなる基板側無機バリア膜 22 で被覆した以外、上記図 1 の実施形態と同一である。基板側無機バリア膜 22 上に有機 EL 素子の電極が形成される。合成樹脂基板としては、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレン - 2, 6 - ナフタレート、ポリカーボネート、ポリサルホン、ポリエーテルサルホン、ポリエーテルエーテルケトン、ポリフェノキシエーテル、ポリアリレート、フッ素樹脂、ポリプロピレンなどのフィルムが適用できる。

【0023】基板側無機バリア膜 22 が覆うプラスチック基板の表面は、少なくとも有機 EL 素子に接触する表面、有機 EL 素子間の表面、有機 EL 素子周囲の表面、有機 EL 素子に接触する表面の裏側の表面を含むことが好ましい。プラスチック基板から有機機能層へのアウトガスなどの侵入を防止するためである。また、プラスチック基板の両面を基板側無機バリア膜 22 で覆うことにより、プラスチック基板の反りを防止できる。

【0024】上述した例においては、無機バリア膜の製法として、プラズマ CVD を用いたが、これに限られることはなく、スパッタ法、真空蒸着法などの気相成長法も適用可能である。さらに上述した実施例においては、単純マトリクス表示タイプの有機 EL 表示パネルを説明したが、本発明は TFT などを用いたアクティブマトリクス

*クス表示タイプのパネルの基板にも応用できる。

【0025】

【発明の効果】本発明によれば、高分子化合物膜エッジからの水分や酸素の侵入を遮断でき、水や酸素の遮断が十分な封止構造を形成できて有機 EL 素子が保護されるので、耐久性の高い有機 EL 表示パネルを提供することができる。また、多層構造保護膜の高分子化合物膜部分のエッジを無機バリア膜の保護膜で覆うことにより、信頼性の高い有機 EL 表示パネルを提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】 本発明による実施形態の有機 EL 素子の概略斜視図。

【図 2】 本発明による有機 EL 表示パネル製造工程における基板の概略斜視図。

【図 3】 本発明による有機 EL 表示パネル製造工程における基板の概略斜視図。

【図 4】 本発明による有機 EL 表示パネル製造工程における基板の概略斜視図。

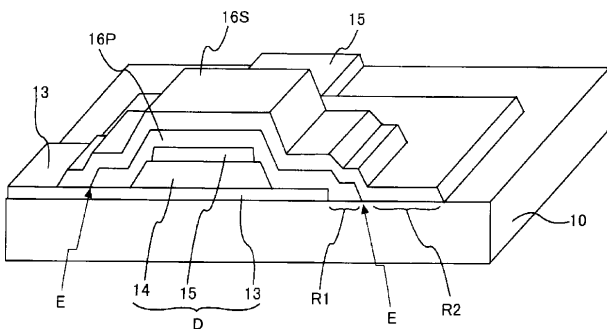
【図 5】 本発明による他の実施形態の、複数の有機 EL 素子を備えた有機 EL 表示パネルの部分拡大背面図。

【図 6】 本発明による他の実施形態の有機 EL 素子の概略斜視図。

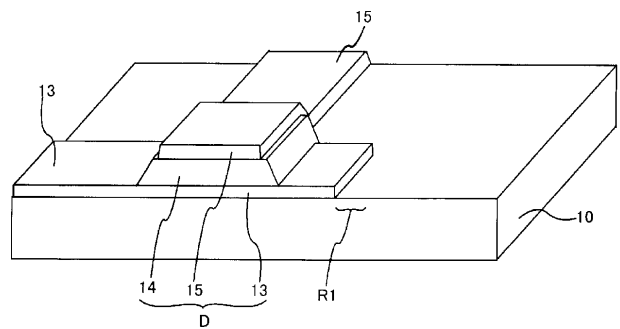
【符号の説明】

- 10 基板
- 13 第 1 表示電極（透明電極の陽極）
- 14 有機機能層（発光層）
- 15 第 2 表示電極（金属電極の陰極）
- 16P 高分子化合物膜
- 16S 無機バリア膜

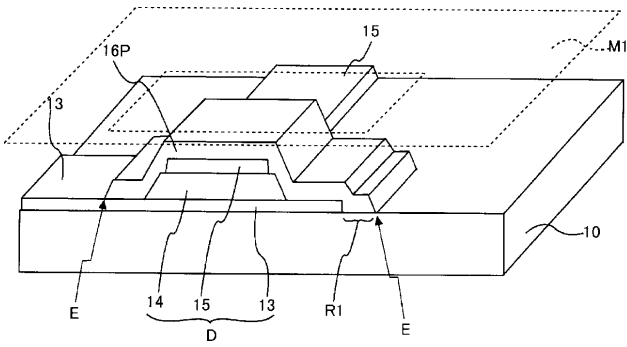
【図 1】



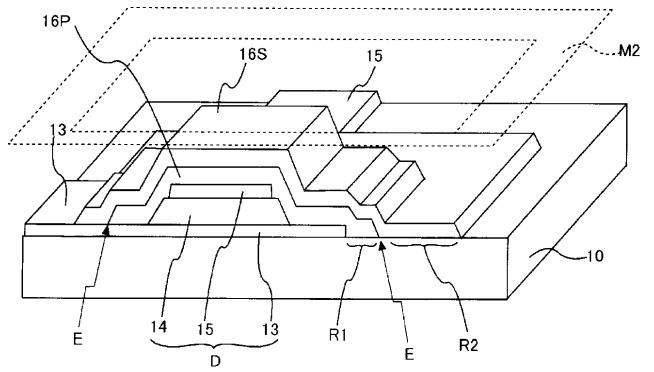
【図 2】



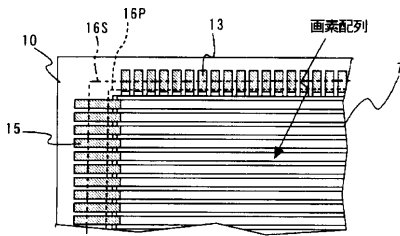
【図3】



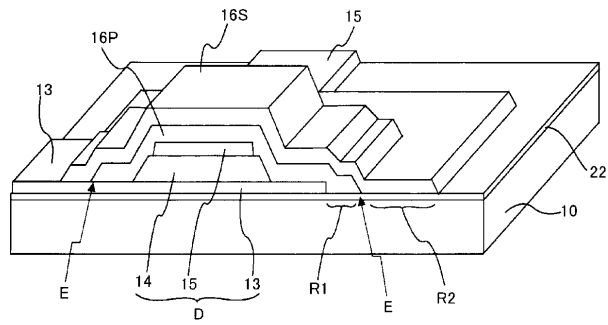
【図4】



【図5】



【図6】



专利名称(译)	有机电致发光显示面板和制造方法		
公开(公告)号	JP2003282240A	公开(公告)日	2003-10-03
申请号	JP2002082512	申请日	2002-03-25
[标]申请(专利权)人(译)	日本先锋公司		
申请(专利权)人(译)	先锋公司		
[标]发明人	久保田 广文		
发明人	久保田 广文		
IPC分类号	H05B33/04 H01L51/50 H01L51/52 H05B33/10 H05B33/14		
CPC分类号	H01L51/5256		
FI分类号	H05B33/04 H05B33/10 H05B33/14.A		
F-TERM分类号	3K007/AB11 3K007/AB12 3K007/AB13 3K007/BB02 3K007/CA05 3K007/DB03 3K007/FA01 3K007/FA02 3K107/AA01 3K107/BB01 3K107/CC02 3K107/CC06 3K107/CC23 3K107/DD16 3K107/EE48 3K107/EE49 3K107/EE50 3K107/FF15 3K107/GG03 3K107/GG05 3K107/GG28		
代理人(译)	藤村元彦		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

解决的问题：提供一种高屏蔽性的有机电致发光元件和有机电致发光显示面板，其中其发射特性不容易劣化。SOLUTION：携带有机电致发光元件和有机电致发光元件，该有机电致发光元件包括第一显示电极和第二显示电极以及至少一个由有机化合物制成的有机功能层，该有机功能层夹在并层压在第一显示电极和第二显示电极之间。基板，是有机电致发光显示面板，其由覆盖有机电致发光元件的表面和其周围的基板的高分子化合物膜，以及覆盖其的边缘和基板的表面的高分子化合物膜组成。以及用于覆盖的无机阻挡膜。

